#### PRODUCTION OF ORGANIC ONIUM SALT

Publication number: JP11322759 (A)

Publication date: 1999-11-24

Inventor(s):

UE MAKOTO; TAKEHARA MASAHIRO; OURA YASUSHI

Also published as:

] JP3702644 (B2)

Applicant(s): MITSUBISHI CHEM CORP

Classification: - international:

C07F5/02; C07F9/14; C07F 9/68; C07F9/90; H01G9/038; C07F5/00; C07F9/00; H01G9/022; (IPC1-7): C07F5/02; C07F9/14; C07F9/68; C 07F9/90

- European:

Application number: JP19980128519 19980512 Priority number(s): JP19980128519 19980512

#### Abstract of JP 11322759 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for producing a highly purified organic onium salt in a high yield without using any reactors with anticorrosi on materials and without any processes for recrystallization, by using a compound hardly subjected to hydrolysis as a starting material. SOLUTION: This method is conducted by reacting (A) a salt of the formula NH4 MFn (M is an element of 4 to 16 groups in the periodic table; and (n) is 3 or 4 when M is of 4 group, 4 when M is of 5 group, 4, 6 or 7 when M is of 5 group, 3 or 5 when M is of 7 group, 3 or 4 when M is of 8 group, 3 or 5 when M is of 9 group, 3 when M is of 10 group, 3 when M is of 11 group, 3 when M is of 12 group, 4 or 6 when M is of 13 group, 5 when M is of 14 group, 4 or 6 when M is of 15 group, and 5 when M is of 16 group) with (B) a salt of the formula QOH (Q is an organic onium) in an solution thus obtaining (C) an organic onium salt of the formula QMFn. The component A is pref. exemplified by NH4 BF4, NH4 PF6, NH4 AsF6 or NH4 SbF6. Accordingly, the objective compound useful for e.g. surface-active agents and phasetransfer catalysts is obtained in a high yield and in a high purity.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出願公開番号

# 特開平11-322759

(43)公開日 平成11年(1999)11月24日

| (51) Int.Cl. <sup>6</sup> |                      | 識別記号              | FΙ      |         |                  |                               |                                                                               |
|---------------------------|----------------------|-------------------|---------|---------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| C 0 7 F                   | 5/02                 |                   |         | 5/02    |                  | В                             |                                                                               |
|                           | 9/14<br>9/68<br>9/90 |                   |         | 9/14    |                  |                               |                                                                               |
|                           |                      |                   |         | 9/68    |                  |                               |                                                                               |
|                           |                      |                   | 9/90    |         |                  |                               |                                                                               |
|                           |                      |                   | 審查請求    | 未請求     | 請求項の数 2          | OL                            | (全 10 頁)                                                                      |
| (21)出顧番号                  |                      | 特顯平10-128519      | (71)出願人 | 0000059 | )68              | anna pagamatan manda an anii. | deren er også de Australia de Aldrick op gene septem dette ste omgåre sterati |
|                           |                      |                   |         | 三菱化学    | 学株式会社            |                               |                                                                               |
| (22) 出顯日                  |                      | 平成10年(1998) 5月12日 |         | 東京都     | 千代田区丸の内ニ         | 丁目 5                          | 番2号                                                                           |
|                           |                      |                   | (72)発明者 | 宇恵      | 成                |                               |                                                                               |
|                           |                      |                   |         | 茨城県和    | <b>活敷郡阿見町中</b> 9 | 八丁目                           | 13番1号                                                                         |
|                           |                      |                   |         | 三菱化学    | 学株式会社筑波面         | <del>「</del> 究所内              | j                                                                             |
|                           |                      |                   | (72)発明者 | 竹原 羽    | 雀裕               |                               |                                                                               |
|                           |                      |                   |         | 茨城県和    | 路敷郡阿見町中央         | 八丁目                           | 13番1号                                                                         |
|                           |                      |                   |         | 三菱化等    | 学株式会社筑波面         | 究所内                           | J                                                                             |
|                           |                      |                   | (72)発明者 | 大浦 角    | 育                |                               |                                                                               |
|                           |                      |                   |         | 茨城県和    | 8數郡阿見町中央         | 八丁目                           | 3番1号                                                                          |
|                           |                      |                   |         | 三菱化学    | 学株式会社筑波研         | 院所内                           | I                                                                             |
|                           |                      |                   | (74)代理人 | 弁理士     | 長谷川 曉司           |                               |                                                                               |
|                           |                      |                   |         |         |                  |                               |                                                                               |

# (54) 【発明の名称】 有機オニウム塩の製造方法

# (57)【要約】

【課題】 高純度の有機オニウムQMF 塩を再結晶の操作なしに高収率で得る方法の提供。

【解決手段】 一般式NH。MF。(Mは周期表 4~16族の元素を表し、nは4族のとき3又は4、5族のとき4、6族のとき4、6又は7、7族のとき3又は5、8族のとき3又は4、9族のとき3又は5、10族のとき3、11族のとき3、12族のとき3、13族のとき4又は6、14族のとき5、15族のとき4又は6、5に、16族のとき5である)で表される塩とを一般式QOH(Qは有機オニウムを表す)で表される塩を、溶液中で反応させることを特徴とする一般式QMF。(Q及びMは前記式と同義である)で表される有機オニウム塩の製造方法。

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式NH。MF。(Mは周期表4~16族の元素を表し、nは4族のとき3又は4、5族のとき4、6族のとき4、6又は7、7族のとき3又は5、8族のとき3又は4、9族のとき3又は5、10族のとき3、11族のとき3、12族のとき3、13族のとき4又は6、14族のとき5、15族のとき4又は6、また、16族のとき5である)で表される塩と一般式QOH(Qは有機オニウムを表す)で表される塩とを溶液中で反応させることを特徴とする一般式QMF。(Q及びMは前記式と同義である)で表される有機オニウム塩の製造方法。

【請求項2】 前記 $NH_4$  MF。塩が $NH_4$  BF $_4$ 、N H $_4$  PF $_6$ 、 $NH_4$  AsF $_6$  及び $NH_4$  SbF $_6$  からなる群から選ばれる少なくとも一種であり、且つ前記QMF。塩がQBF $_4$ 、QPF $_6$ 、QAsF $_6$  及びQSbF $_6$  からなる群から選ばれる少なくとも一種であることを特徴とする請求項1に記載の有機オニウム塩の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

\* [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機オニウム塩の製造方法に関する。詳しくは、NH、MF。塩とQOH塩とを反応させてQMF。で表される有機オニウム塩を製造する方法に関する。本発明によれば、前記オニウム塩を高純度且つ高収率で製造することができる。有機オニウム塩は、界面活性剤、電池や電解コンデンサー等の電気化学的素子用電解質、相関移動触媒、柔軟剤、洗剤等の帯電防止剤、アスファルト、セメント等の分散剤、20 殺菌剤、防腐剤、肥料や粒状物の抗ブロッキング剤、抗凝集剤等として幅広い分野で使用される有用な化合物である。

[0002]

【従来の技術】QMF。塩の一般的な合成法としては、HMF。で表される酸とQX(Xはハロゲン原子を表す)、QOH又はQRCO。(Rは水素原子又はアルキル基を表す)との反応による次の(I)~(III)の方法が従来から知られている。

[0003]

\*20 【化1】

QX + HMF<sub>n</sub>  $\rightarrow$  QMF<sub>n</sub> + RX (I) (H. O. House, E. Feng, N. P. Peet, J. Org. Che m., 36, 2371 (1971)) QOH + HMF<sub>n</sub>  $\rightarrow$  QMF<sub>n</sub> + ROH (II) (E. M. Abbot, A. J. Bellamy, J. Chem. Soc., P erkin Trans., 2, 3, 254 (1978)) QRCO<sub>3</sub> + HMF<sub>n</sub>  $\rightarrow$  QMF<sub>n</sub> + ROH + CO<sub>2</sub> (III)

(特開昭62-117380号公報)

[0004]

※溶液の状態でしか存在し得ず、その水溶液中において

 【発明が解決しようとする課題】この反応(I)~(II 30 【0005】

 I)で用いられる一般式HMF。で表される酸は通常、水※ 【化2】

【0006】 (IV) の反応式に従って、加水分解を起す 40 ため、 (I) ~ (III)式の反応で生成したQMF。塩の中には不純物としてQMFx (OH)  $_{\text{IFX}}$  (x=1, 2, 3・・・, n)、及びQFが混入するという問題があった。その為、純度の高いQMF。塩を得る為には反応生成物中に混入する不純物を、再結晶を行って取り除く必要があるが、再結晶の工程は長時間を必要とすると同時に生成物のロスも多く、経済的に好ましくないという問題があった。また、QMF。塩はQの種類により再結晶の条件が異なる為、個々に最適条件を検討する必要があり、更に、酸HMF。は腐食性が高く、反応装置に 50

0 は高価な耐食性材料を用いなければならないという問題 点もあった。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、かかる事情に鑑み鋭意検討した結果、出発原料としてHMF。水溶液の代わりに加水分解を受け難いNH。MF。塩を用いることにより高価な耐食性材料を用いた反応装置を使用せず、再結晶の工程なしに、高純度の有機オニウムQMF。塩を高収率で製造できることを見い出し、本発明を完成するに至った。

] 【0008】即ち、本発明の要旨は、一般式NH、MF

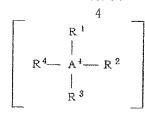
。 (Mは周期表4~16族の元素を表し、nは4族のと き3又は4、5族のとき4、6族のとき4、6又は7、 7族のとき3又は5、8族のとき3又は4、9族のとき 3又は5、10族のとき3、11族のとき3、12族の とき3、13族のとき4又は6、14族のとき5、15 族のとき4又は6、また、16族のとき5である)で表 される塩と一般式QOH(Qは有機オニウムを表す)で 表される塩とを溶液中で反応させることを特徴とする一 般式QMF。(Q及びMは前記式と同義である)で表さ れる有機オニウム塩の製造方法、にある。

### [0009]

【発明の実施の形態】本発明に用いられる原料の一つ は、一般式NH。MF。で表される塩である。ここで、 Mは周期率4~16の元素を表し、nは4族のとき3又 は4、5族のとき4、6族のとき4、6又は7、7族の とき3又は5、8族のとき3又は4、9族のとき3又は 5、10族のとき3、11族のとき3、12族のとき 3、13族のとき4又は6、14族のとき5、15族の とき4又は6、また、16族のとき5である。Mの具体 例を遷移金属元素と後遷移金属元素とに分けて例示する と、前者としては、Ti、V、Nb、Mo、W、Mn、 Fe、Co、Ni、Cu、Zn等が挙げられる。また、 後者としては、B、A1、Si、P、As、Sb、S、 Se、Te等が挙げられる。

【0010】電池やコンデンサ等の電気化学素子用とし ては、製造されるQMF。塩の高い電気伝導率、電気化 学的安定性から、Mが後遷移金属元素が好ましく、更に 好ましくはB、P、As、Sb等が挙げられる。これら Mを用いたNH。MF。塩の具体例としては、NH。T i F<sub>3</sub> , NH<sub>4</sub> T i F<sub>4</sub> , NH<sub>4</sub> V F<sub>4</sub> , NH<sub>4</sub> N b F 4 NH4 NbF6 NH4 MoF4 NH4 Mo F<sub>7</sub> 、NH<sub>4</sub> WF<sub>6</sub> 、NH<sub>4</sub> MnF<sub>3</sub> 、NH<sub>4</sub> Mn  $F_5$  、  $NH_4$   $FeF_3$  、  $NH_4$   $FeF_4$  、  $NH_4$  CoF3 NH4 COF5 NH4 NiF3 NH4 Cu F<sub>3</sub> 、NH<sub>4</sub> ZnF<sub>3</sub> 、NH<sub>4</sub> BF<sub>4</sub> 、NH<sub>4</sub> Al F4、NH4 AlF6、NH4 GeF5、NH4 SiF 5 NH4 PF6 NH4 ASF6 NH4 SbF4 NH4 SbF6, NH4 SF5, NH4 SeF5, NH ₁ T e F₅ 等が挙げられる。電池やコンデンサ等の電気 化学素子用としては、製造されるQMF。塩の高い電気 伝導率、電気化学的安定性からNH, BF, NH, P F。、NHA AsF。、NHA SbF。が望ましい。も う一方の原料であるQOH塩の典型例としては、Qが一 般式

[0011] [化3]



【0012】で表される塩が挙げられる。式中、R'~ R はアルキル基、シクロアルキル基、アリール基、ア ラルキル基等の炭化水素基を表し、炭素数はそれぞれ1 10 ~20、好ましくは1~5であり、それぞれ、置換基と して水酸基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキ シル基、エーテル基又はアルデヒド基を有しても良い。 また、 $R' \sim R'$  は一部又は全部が相互に結合して環を 形成していても良い。また、AはN、P等を表す。QO H塩の具体例について、そのカチオン部分のOに着目 し、以下に分類して例示する。

#### **①**脂肪族鎖状四級塩類

(i) テトラアルキルアンモニウム化合物 更に具体的にはテトラメチルアンモニウム、エチルトリ 20 メチルアンモニウム、ジエチルジメチルアンモニウム、 トリエチルメチルアンモニウム、テトラエチルアンモニ ウム、トリメチルーnープロピルアンモニウム、トリメ チルイソプロピルアンモニウム、エチルジメチルーnー プロピルアンモニウム、エチルジメチルイソプロピルア ンモニウム、ジエチルメチルーnープロピルアンモニウ ム、ジエチルメチルイソプロピルアンモニウム、ジメチ ルジーnープロピルアンモニウム、ジメチルーnープロ ピルイソプロピルアンモニウム、ジメチルジイソプロピ ルアンモニウム、トリエチルーnープロピルアンモニウ ム、nーブチルトリメチルアンモニウム、イソブチルト リメチルアンモニウム、tーブチルトリメチルアンモニ ウム、トリエチルイソプロピルアンモニウム、エチルメ チルジーnープロピルアンモニウム、エチルメチルーn ープロピルイソプロピルアンモニウム、エチルメチルジ イソプロピルアンモニウム、nーブチルエチルジメチル アンモニウム、イソブチルエチルジメチルアンモニウ ム、tーブチルエチルジメチルアンモニウム、ジエチル ジーnープロピルアンモニウム、ジエチルーnープロピ ルイソプロピルアンモニウム、ジエチルジイソプロピル アンモニウム、メチルトリーnープロピルアンモニウ ム、メチルジーnープロピルイソプロピルアンモニウ ム、メチルーnープロピルジイソプロピルアンモニウ ム、nーブチルトリエチルアンモニウム、イソブチルト リエチルアンモニウム、 t ーブチルトリエチルアンモニ ウム、ジーnーブチルジメチルアンモニウム、ジイソブ チルジメチルアンモニウム、ジーtーブチルジメチルア ンモニウム、nーブチルイソブチルジメチルアンモニウ ム、nーブチルーtーブチルジメチルアンモニウム、イ ソブチルーtーブチルジメチルアンモニウム等が挙げら

40

【0013】(ii) テトラアルキルホスホニウム化合物 更に具体的にはテトラメチルホスホニウム、エチルトリ メチルホスホニウム、ジエチルジメチルホスホニウム、 トリエチルメチルホスホニウム、テトラエチルホスホニ ウム、トリメチルーnープロピルホスホニウム、トリメ チルイソプロピルホスホニウム、エチルジメチルーn-プロピルホスホニウム、エチルジメチルイソプロピルホ スホニウム、ジエチルメチルーnープロピルホスホニウ ム、ジエチルメチルイソプロピルホスホニウム、ジメチ ルジーnープロピルホスホニウム、ジメチルーnープロ ピルイソプロピルホスホニウム、ジメチルジイソプロピ ルホスホニウム、トリエチルーnープロピルホスホニウ ム、nーブチルトリメチルホスホニウム、イソブチルト リメチルホスホニウム、t ーブチルトリメチルホスホニ ウム、トリエチルイソプロピルホスホニウム、エチルメ チルジーnープロピルホスホニウム、エチルメチルーn ープロピルイソプロピルホスホニウム、エチルメチルジ イソプロピルホスホニウム、n-ブチルエチルジメチル ホスホニウム、イソブチルエチルジメチルホスホニウ ム、tーブチルエチルジメチルホスホニウム、ジエチル ジーnープロピルホスホニウム、ジエチルーnープロピ ルイソプロピルホスホニウム、ジエチルジイソプロピル ホスホニウム、メチルトリーnープロピルホスホニウ ム、メチルジーnープロピルイソプロピルホスホニウ ム、メチルーnープロピルジイソプロピルホスホニウ ム、nーブチルトリエチルホスホニウム、イソブチルト リエチルホスホニム、tーブチルトリエチルホスホニウ ム、ジーnーブチルジメチルホスホニウム、ジイソブチ ルジメチルホスホニウム、ジー t ーブチルジメチルホス ホニウム、nーブチルイソブチルジメチルホスホニウ ム、nーブチルーtーブチルジメチルホスホニウム、イ ソブチルー t ーブチルジメチルホスホニウム等が挙げら れる。

#### 【0014】②脂肪族環状アンモニウム

#### (i) ピロリジニウム化合物

ム、1,1,2,5ーテトラメチルピロリジニウム、 1, 1, 3, 4ーテトラメチルピロリジニウム、1, 1,3,3ーテトラメチルピロリジニウム、2ーエチル -1, 1, 2-トリメチルピロリジニウム、2-エチル -1, 1, 3-トリメチルピロリジニウム、3-エチル -1, 1, 2-トリメチルピロリジニウム、3-エチル -1, 1, 3-トリメチルピロリジニウム、2-エチル -1, 1, 4-トリメチルピロリジニウム、4-エチル -1, 1, 2-トリメチルピロリジニウム、2-エチル -1, 1, 5-トリメチルピロリジニウム、5-エチル -1, 1, 2-トリメチルピロリジニウム、3-エチル -1, 1, 4-トリメチルピロリジニウム、4-エチル -1, 1, 3-トリメチルピロリジニウム、1-エチル -1, 2, 2-トリメチルピロリジニウム、1-エチル -1, 2, 3-トリメチルピロリジニウム、1-エチル -1, 3, 3-トリメチルピロリジニウム、1-エチル -1, 2, 4-トリメチルピロリジニウム、1-エチル -1,2,5-トリメチルピロリジニウム、1-エチル -1, 3, 4-トリメチルピロリジニウム、2, 2-ジ エチルー1, 1-ジメチルピロリジニウム、2, 3-ジ エチルー1, 1ージメチルピロリジニウム、3, 3ージ エチルー1, 1ージメチルピロリジニウム、2, 4ージ エチルー1, 1ージメチルピロリジニウム、2, 5ージ エチルー1, 1-ジメチルピロリジニウム、3, 4-ジ エチルー1, 1ージメチルピロリジニウム、1, 2ージ エチルー1, 2-ジメチルピロリジニウム、1, 2-ジ エチルー1, 3-ジメチルピロリジニウム、1, 3-ジ エチルー1, 2-ジメチルピロリジニウム、1, 3-ジ エチルー1, 3-ジメチルピロリジニウム、1, 2-ジ エチルー1, 4ージメチルピロリジニウム、1, 4ージ 30 エチルー1, 2ージメチルピロリジニウム、1, 2ージ エチルー1, 5ージメチルピロリジニウム、1, 5ージ エチルー1, 2ージメチルピロリジニウム、1, 3ージ エチルー1, 4ージメチルピロリジニウム、1, 1. 2, 2, 3ーペンタメチルピロリジニウム、1, 1, 2, 2, 4-ペンタメチルピロリジニウム、1, 1, 2, 2, 5-ペンタメチルピロリジニウム、1, 1, 2, 3, 4-ペンタメチルピロリジニウム、1, 1, 2, 3, 5-ペンタメチルピロリジニウム、1, 1, 3, 3, 4-ペンタメチルピロリジニウム、1, 1, 40 3, 3, 5-ペンタメチルピロリジニウム、1-エチル -1, 2, 2, 3ーテトラメチルピロリジニウム、1-エチルー1, 2, 2, 4ーテトラメチルピロリジニウ ム、1ーエチルー1,2,2,5ーテトラメチルピロリ ジニウム、1ーエチルー1,2,3,4ーテトラメチル ピロリジニウム、1-エチル-1, 2, 3, 5-テトラ メチルピロリジニウム、1-エチル-1, 2, 4, 5-テトラメチルピロリジニウム、1-エチル-1.3. 3, 4ーテトラメチルピロリジニウム、1ーエチルー 1,3,3,5ーテトラメチルピロリジニウム、1ーエ

チルー1, 3, 4, 5ーテトラメチルピロリジニウム、 2-エチル-1, 1, 2, 3-テトラメチルピロリジニ ウム、2-エチルー1, 1, 2, 4-テトラメチルピロ リジニウム、2-エチルー1,1,2,5-テトラメチ ルピロリジニウム、2-エチル-1, 1, 3, 3-テト ラメチルピロリジニウム、2-エチル-1,1,3,4 ーテトラメチルピロリジニウム、2-エチル-1, 1, 3, 5ーテトラメチルピロリジニウム、2ーエチルー 1, 1, 4, 4ーテトラメチルピロリジニウム、2ーエ チルー1,1,4,5-テトラメチルピロリジニウム、 2-エチルー1, 1, 5, 5-テトラメチルピロリジニ ウム、3ーエチルー1,1,2,2ーテトラメチルピロ リジニウム、3-エチル-1, 1, 2, 3-テトラメチ ルピロリジニウム、3-エチル-1, 1, 2, 4-テト ラメチルピロリジニウム、3-エチル-1,1,2,5 ーテトラメチルピロリジニウム、3-エチル-1, 1, 3, 4ーテトラメチルピロリジニウム、3ーエチルー 1, 1, 4, 4ーテトラメチルピロリジニウム、3ーエ チルー1,1,4,5-テトラメチルピロリジニウム、 1, 1, 2, 2, 3, 3 - ヘキサメチルピロリジニウ ム、1, 1, 2, 2, 3, 4ーヘキサメチルピロリジニ ウム、1, 1, 2, 2, 3, 5-ヘキサメチルピロリジ ニウム、1, 1, 2, 2, 4, 4ーヘキサメチルピロリ ジニウム、1, 1, 2, 2, 4, 5ーヘキサメチルピロ リジニウム、1, 1, 2, 2, 5, 5ーヘキサメチルピ ロリジニウム、1, 1, 2, 3, 3, 4ーヘキサメチル ピロリジニウム、1, 1, 2, 3, 3, 5ーヘキサメチ ルピロリジニウム、1, 1, 2, 3, 4, 4ーヘキサメ チルピロリジニウム、1, 1, 2, 3, 5, 5ーヘキサ メチルピロリジニウム、1, 1, 2, 3, 4, 5-ヘキ 30 サメチルピロリジニウム等が挙げられる。

【0015】(ii) モルホリニウム化合物 更に具体的には、N, N-ジメチルモルホリニウム、N ーエチルーNーメチルモルホリニウム、N, Nージエチ ルモルホリニウム、N-メチル-N-エチルモルホリニ ウム、N, N-ジエチルモルホリニウム、1, 1, 2-トリメチルモルホリニウム、1,1,3-トリメチルモ ルホリニウム、2-エチル-1, 1-ジメチルモルホリ ニウム、3ーエチルー1,1ージメチルモルホリニウ ム、1-エチル-1, 2-ジメチルモルホリニウム、1 ーエチルー1, 3ージメチルモルホリニウム、1, 1-ジエチルー2ーメチルモルホリニウム、1.1ージェチ ルー3-メチルモルホリニウム、1,2-ジエチル-1 ーメチルモルホリニウム、1,3-ジエチルー1-メチ ルモルホリニウム、1,1,2-トリエチルモルホリニ ウム、1, 1, 3-トリエチルモルホリニウム、1, 1, 2, 2ーテトラメチルモルホリニウム、1, 1, 2, 3ーテトラメチルモルホリニウム、1, 1, 2, 5 ーテトラメチルモルホリニウム、1,1,2,6ーテト

8 ルモルホリニウム、1, 1, 5, 5ーテトラメチルモル ホリニウム、1, 1, 3, 5ーテトラメチルモルホリニ ウム、2-エチルー1, 1, 3-トリメチルモルホリニ ウム、3-エチルー1、1、2-トリメチルモルホリニ ウム、2-エチルー1, 1, 5-トリメチルモルホリニ ウム、5-エチル-1, 1, 2-トリメチルモルホリニ ウム、2-エチル-1, 1, 6-トリメチルモルホリニ ウム、6-エチル-1, 1, 2-トリメチルモルホリニ ウム、3-エチル-1, 1, 5-トリメチルモルホリニ ウム、5-エチル-1, 1, 3-トリメチルモルホリニ 10 ウム、1, 1-ジエチルー2, 3-ジメチルモルホリニ ウム、1, 1-ジエチルー2, 5-ジメチルモルホリニ ウム、1, 1-ジエチル-2, 6-ジメチルモルホリニ ウム、1, 1ージエチルー3, 5ージメチルモルホリニ ウム、1, 2-ジエチル-1, 3-ジメチルモルホリニ ウム、1、3ージエチルー1、2ージメチルモルホリニ ウム、1,2ージエチルー1,5ージメチルモルホリニ ウム、1,5ージエチルー1,2ージメチルモルホリニ ウム、1,2-ジエチルー1,6-ジメチルモルホリニ 20 ウム、1, 3 - ジエチルー1, 5 - ジメチルモルホリニ ウム、1,5-ジエチルー1,3-ジメチルモルホリニ ウム、2, 3ージエチルー1, 1ージメチルモルホリニ ウム、2, 5-ジエチルー1, 1-ジメチルモルホリニ ウム、2,6-ジエチルー1,1-ジメチルモルホリニ ウム、3, 5-ジエチルー1, 1-ジメチルモルホリニ ウム、1, 1, 2, 3, 5 ーペンタメチルモルホリニウ ム、1, 1, 2, 3, 6ーペンタメチルモルホリニウ ム、2-エチルー1,1,3,5-テトラメチルモルホ リニウム、2ーエチルー1,1,3,6ーテトラメチル モルホリニウム、3-エチル-1, 1, 2, 5-テトラ メチルモルホリニウム、3-エチル-1, 1, 2, 6-テトラメチルモルホリニウム、1,1,2,3,5,6 ーヘキサメチルモルホリニウム等が挙げられる。

【0016】 (iii)イミダゾリニウム化合物 更に具体的には、N,N'ージメチルイミダゾリニウ ム、NーエチルーN'ーメチルイミダゾリニウム、N, N' -ジエチルイミダゾリニウム、1, 2, 3-トリメ チルイミダゾリニウム、1,3,4-トリメチルイミダ ゾリニウム、1ーエチルー2,3ージメチルイミダゾリ ニウム、1ーエチルー3,4ージメチルイミダゾリニウ ム、1-エチルー3,5-ジメチルイミダゾリニウム、 2-エチルー1, 3-ジメチルイミダゾリニウム、4-エチルー1, 3ージメチルイミダゾリニウム、1, 2-ジエチルー3ーメチルイミダゾリニウム、1,4ージエ チルー3ーメチルイミダゾリニウム、1,5ージエチル -3-メチルイミダゾリニウム、1,3-ジエチル-2 ーメチルイミダゾリニウム、1,3ージエチルー4ーメ チルイミダゾリニウム、1,2,3ートリエチルイミダ ゾリニウム、1,3,4ートリエチルイミダゾリニウ ラメチルモルホリニウム、1, 1, 3, 3ーテトラメチ 50 ム、1, 2, 3, 4ーテトラメチルイミダゾリニウム、

1-エチルー2, 3, 4-トリメチルイミダゾリニウ ム、1-エチルー2,3,5-トリメチルイミダゾリニ ウム、1ーエチルー3, 4, 5ートリメチルイミダゾリ ニウム、2ーエチルー1、3、4ートリメチルイミダゾ リニウム、4ーエチルー1,2,3ートリメチルイミダ ゾリニウム、1,2ージエチルー3,4ージメチルイミ ダゾリニウム、1,3-ジエチル-2,4-ジメチルイ ミダゾリニウム、1,4ージエチルー2,3ージメチル イミダゾリニウム、1,4ージエチルー2,5ージメチ ルイミダゾリニウム、2,4ージエチルー1.3ージメ チルイミダゾリニウム、4,5-ジエチルー1.3-ジ メチルイミダゾリニウム、1,2,3-トリエチルー4 ーメチルイミダゾリニウム、1,2,4ートリエチルー 3ーメチルイミダゾリニウム、1,2,5ートリエチル -3-メチルイミダゾリニウム、1、3、4-トリエチ ルー2-メチルイミダゾリニウム、1,3,4ートリエ チルー5ーメチルイミダゾリニウム、1,4,5ートリ エチルー3ーメチルイミダゾリニウム、1,2,3, 4, 5-ペンタメチルイミダゾリニウム等が挙げられ る。

【0017】(IV) テトラヒドロピリミジニウム化合物 更に具体的には、N, N'ージメチルテトラヒドロピリ ミジニウム、N-エチル-N′ーメチルテトラヒドロピ リミジニウム、N, N' -ジエチルテトラヒドロピリミ ジニウム、1,2,3ートリメチルテトラヒドロピリミ ジニウム、1,3,4-トリメチルテトラヒドロピリミ ジニウム、1,3,5-トリメチルテトラヒドロピリミ ジニウム、1-エチルー2,3-ジメチルテトラヒドロ ピリミジニウム、1ーエチルー3, 4ージメチルテトラ ヒドロピリミジニウム、1-エチル-3, 5-ジメチル テトラヒドロピリミジニウム、1-エチル-3,6-ジ メチルテトラヒドロピリミジニウム、2-エチルー1. 3ージメチルテトラヒドロピリミジニウム、4ーエチル -1,3ージメチルテトラヒドロピリミジニウム、5~ エチルー1, 3ージメチルテトラヒドロピリミジニウ ム、1,2,3,4ーテトラメチルテトラヒドロピリミ ジニウム、1,2,3,5ーテトラメチルテトラヒドロ ピリミジニウム、1-エチル-2, 3, 4-トリメチル テトラヒドロピリミジニウム、1-エチルー2、3、5 ートリメチルテトラヒドロピリミジニウム、1-エチル 40 -2, 3, 6-トリメチルテトラヒドロピリミジニウ ム、2-エチル-1,3,4-トリメチルテトラヒドロ ピリミジニウム、2ーエチルー1,3,5ートリメチル テトラヒドロピリミジニウム、4-エチル-1,2,3 ートリメチルテトラヒドロピリミジニウム、4ーエチル -1, 3, 5-トリメチルテトラヒドロピリミジニウ ム、4-エチル-1,3,6-トリメチルテトラヒドロ ピリミジニウム、5ーエチルー1,2,3ートリメチル テトラヒドロピリミジニウム、5-エチル-1,3,4 ートリメチルテトラヒドロピリミジニウム、1,2-ジ 50

エチルー3, 4ージメチルテトラヒドロピリミジニウ ム、1,2-ジエチル-3,5-ジメチルテトラヒドロ ピリミジニウム、1,2-ジエチルー3,6-ジメチル テトラヒドロピリミジニウム、1,3-ジエチルー2, 4 ージメチルテトラヒドロピリミジニウム、1,3-ジ エチルー2, 5ージメチルテトラヒドロピリミジニウ ム、1、4-ジエチルー2、3-ジメチルテトラヒドロ ピリミジニウム、1, 4ージエチルー3, 5ージメチル テトラヒドロピリミジニウム、1,4-ジエチルー3. 6ージメチルテトラヒドロピリミジニウム、1.5ージ エチルー2, 3-ジメチルテトラヒドロピリミジニウ ム、1、5ージエチルー3、4ージメチルテトラヒドロ ピリミジニウム、1、5ージエチルー3、6ージメチル テトラヒドロピリミジニウム、2, 4ージエチルー1, 3ージメチルテトラヒドロピリミジニウム、2,5ージ エチルー1, 3ージメチルテトラヒドロピリミジニウ ム、4、5-ジエチルー1、3-ジメチルテトラヒドロ ピリミジニウム、4,6-ジエチル-1,3-ジメチル テトラヒドロピリミジニウム、1,2,3,4,5ーペ ンタメチルテトラヒドロピリミジニウム、1,2,3, 4, 6-ペンタメチルテトラヒドロピリミジニウム、 1, 2, 3, 4, 5, 6ーヘキサメチルテトラヒドロピ リミジニウム、メチルジアザビシクロノネニウム、エチ ルジアザビシクロノネニウム、メチルジアザビシクロウ ンデセニウム、エチルジアザビシクロウンデセニウム等 が挙げられる。

【0018】(v) ピペラジニウム化合物 更に具体的には、N, N, N', N' ーテトラメチルピ ペラジニウム、NーエチルーN, N', N'ートリメチ 30 ルピペラジニウム、N, N-ジエチル-N', N'-ジ メチルピペラジニム、N, N, N' ートリエチルーN' ーメチルピペラジニウム、N, N, N', N'ーテトラ エチルピペラジニウム、1, 1, 2, 4, 4ーペンタメ チルピペラジニウム、1,1,3,4,4ーペンタメチ ルピペラジニウム、1, 1, 2, 3, 4, 4ーヘキサメ チルピペラジニウム、1,1,2,4,5-ヘキサ メチルピペラジニウム、1, 1, 2, 4, 4, 6-ヘキ サメチルピペラジニウム、1, 1, 3, 4, 4, 5-~ キサメチルピペラジニウム、1-エチル-1, 2, 4, 4ーテトラメチルピペラジニウム、1ーエチルー1. 3, 4, 4ーテトラメチルピペラジニウム、2ーエチル -1, 1, 4, 4-テトラメチルピペラジニウム、1-エチルー1, 2, 4, 4ーテトラメチルピペラジニウ ム、1ーエチルー1, 3, 4, 4ーテトラメチルピペラ ジニウム、1, 1ージエチルー2, 4, 4ートリメチル ピペラジニウム、1, 4ージエチルー1, 2, 4ートリ メチルピペラジニウム、1,2-ジエチルー1,4,4 ートリメチルピペラジニウム、1,3-ジエチルー1. 4, 4ートリメチルピペラジニウム等が挙げられる。 【0019】(VI)ピペリジニウム化合物

更に具体的には、N, N'ージメチルピペリジニウム、 N-エチル-N-メチルピペリジニウム、N, N-ジェ チルピペリジニウム、1,1,2-トリメチルピペリジ ニウム、1,1,3ートリメチルピペリジニウム、1. 1, 4ートリメチルピペリジニウム、1, 1, 2, 2-テトラメチルピペリジニウム、1,1,2,3ーテトラ メチルピペリジニウム、1,1,2,4ーテトラメチル ピペリジニウム、1, 1, 2, 5ーテトラメチルピペリ ジニウム、1, 1, 2, 6ーテトラメチルピペリジニウ ム、1、1、3、3ーテトラメチルピペリジニウム、 1, 1, 3, 4ーテトラメチルピペリジニウム、1. 1,3,5ーテトラメチルピペリジニウム、1ーエチル *−*1, 2*−ジメチルピペリジニウム、1−エチル−1*. 3ージメチルピペリジニウム、1ーエチルー1, 4ージ メチルピペリジニウム、1-エチル-1, 2, 3-トリ メチルピペリジニウム、1ーエチルー1,2,4ートリ メチルピペリジニウム、1-エチル-1, 2, 5-トリ メチルピペリジニウム、1ーエチルー1, 2, 6ートリ メチルピペリジニウム、1-エチル-1,3、4-トリ メチルピペリジニウム、1 - エチル-1、3、5 - トリ メチルピペリジニウム、1,1-ジエチル-2-メチル ピペリジニウム、1, 1ージエチルー3ーメチルピペリ ジニウム、1, 1ージエチルー4ーメチルピペリジニウ ム、1,1ージエチルー2,3ージメチルピペリジニウ ム、1,1ージエチルー2,4ージメチルピペリジニウ ム、1,1ージエチルー2,5ージメチルピペリジニウ ム、1, 1-ジエチルー2, 6-ジメチルピペリジニウ ム、1,1ージエチルー3,4ージメチルピペリジニウ ム、1,1ージエチルー3,5ージメチルピペリジニウ ム、2-エチルー1, 1, 3-トリメチルピペリジニウ ム、2-エチル-1, 1, 4-トリメチルピペリジニウ ム、2-エチル-1, 1, 5-トリメチルピペリジニウ ム、2-エチル-1, 1, 6-トリメチルピペリジニウ ム、3-エチルー1,1,2-トリメチルピペリジニウ ム、3-エチル-1, 1, 4-トリメチルピペリジニウ ム、3-エチル-1, 1, 5-トリメチルピペリジニウ ム、3-エチル-1, 1, 6-トリメチルピペリジニウ ム、4-エチル-1, 1, 2-トリメチルピペリジニウ ム、4-エチル-1, 1, 3-トリメチルピペリジニウ ム、1,2ージエチルー1,3ージメチルピペリジニウ ム、1-エチル-1, 2, 4-トリメチルピペリジニウ ム、1,2-ジエチル-1,5-ジメチルピペリジニウ ム、1,2ージエチルー1,6ージメチルピペリジニウ ム、1,3ージエチルー1,5ージメチルピペリジニウ ム、1,3ージエチルー1,4ージメチルピペリジニウ ム、1、3ージエチルー1、5ージメチルピペリジニウ ム、1,3-ジエチル-1,6-ジメチルピペリジニウ ム、1,4-ジエチル-1,2-ジメチルピペリジニウ ム、1, 4ージエチルー1, 3ージメチルピペリジニウ ム、1, 1, 2ートリエチルー3ーメチルピペリジニウ

ム、1,1,2ートリエチルー4ーメチルピペリジニウ ム、1、1、2ートリエチルー5ーメチルピペリジニウ ム、1,1,2ートリエチルー6ーメチルピペリジニウ ム、1,1,3ートリエチルー2ーメチルピペリジニウ ム、1,1,3ートリエチルー4ーメチルピペリジニウ ム、1,1,3ージエチルー5ーメチルピペリジニウ ム、1,1,3ートリエチルー6ーメチルピペリジニウ ム、1,1,4ートリエチルー2ーメチルピペリジニウ ム、1,1,4ートリエチルー3ーメチルピペリジニウ 10 ム、2-エチルー1, 1-ジメチルピペリジニウム、3 ーエチルー1, 1ージメチルピペリジニウム、4ーエチ ルー1, 1ージメチルピペリジニウム、2, 3ージエチ ルー1, 1ージメチルピペリジニウム、2, 4ージエチ ルー1, 1ージメチルピペリジニウム、2, 5ージエチ ルー1, 1ージメチルピペリジニウム、2, 6ージエチ ルー1, 1-ジメチルピペリジニウム、3, 4-ジエチ ルー1, 1ージメチルピペリジニウム、3, 5ージエチ ルー1, 1ージメチルピペリジニウム、1, 2ージエチ ルー1ーメチルピペリジニウム、1,3ージエチルー1 ーメチルピペリジニウム、1,4ージエチルー1ーメチ ルピペリジニウム、1,2,3-トリエチルー1-メチ ルピペリジニウム、1,2,4ートリエチルー1ーメチ ルピペリジニウム、1,2,5-トリエチル-1-メチ ルピペリジニウム、1,2,6-トリエチルー1-メチ ルピペリジニウム、1,3,4-トリエチルー1-メチ ルピペリジニウム、1,3,5-トリエチルー1-メチ ルピペリジニウム、1,1,2ートリエチルピペリジニ ウム、1, 1, 3-トリエチルピペリジニウム、1, 1, 4ートリエチルピペリジニウム、1, 1, 2, 3-テトラエチルピペリジニウム、1, 1, 2, 4ーテトラ エチルピペリジニウム、1,1,2,5-テトラエチル ピペリジニウム、1, 1, 2, 6ーテトラエチルピペリ ジニウム、1, 1, 3, 4ーテトラエチルピペリジニウ ム、1,1,3,5ーテトラエチルピペリジニウム等が 挙げられる。

# 【0020】③含窒素ヘテロ環芳香族化合物

## (i) ピリジニウム化合物

更に具体的には、Nーメチルピリジニウム、Nーエチルピリジニウム、1,2ージメチルピリジニウム、1,3ージメチルピリジニウム、1,4ージメチルピリジニウム、1ーエチルー2ーメチルピリジニウム、2ーエチルー1ーメチルピリジニウム、1ーエチルー3ーメチルピリジニウム、1ーエチルー1ーメチルピリジニウム、1,2ージエチルピリジニウム、1,3ージエチルピリジニウム、1,4ージエチルピリジニウム、1,3ージエチルピリジニウム、1,4ージエチルピリジニウム、1,2,5ートリメチルピリジニウム、1,2,6

ートリメチルピリジニウム、1-エチル-2,3-ジメ チルピリジニウム、1ーエチルー2, 4ージメチルピリ ジニウム、1-エチル-2, 5-ジメチルピリジニウ ム、1-エチル2,6-ジメチルピリジニウム、1-エ チルー3, 4ージメチルピリジニウム、1ーエチルー 3, 5ージメチルピリジニウム、2ーエチルー1, 3-ジメチルピリジニウム、2-エチル-1, 4-ジメチル ピリジニウム、2-エチル-1、5-ジメチルピリジニ ウム、2-エチルー1,6-ジメチルピリジニウム、3 ーエチルー1, 2ージメチルピリジニウム、3ーエチル -1, 4ージメチルピリジニウム、3ーエチル-1, 5 ージメチルピリジニウム、3-エチル-1、6-ジメチ ルピリジニウム、4ーエチルー1、2ージメチルピリジ ニウム、4-エチルー1,3-ジメチルピリジニウム、 1, 2-ジエチルー3-メチルピリジニウム、1, 2-ジエチルー4ーメチルピリジニウム、1,2ージエチル -5-メチルピリジニウム、1,2-ジエチル-6-メ チルピリジニウム、1,3ージエチルー2ーメチルピリ ジニウム、1, 3ージエチルー4ーメチルピリジニウ ム、1,3ージエチルー5ーメチルピリジニウム、1, 3-ジエチルー6-メチルピリジニウム、1,4-ジェ チルー2ーメチルピリジニウム、1、4ージエチルー3 ーメチルピリジニウム、2,3ージエチルー1ーメチル ピリジニウム、2, 4ージエチルー1ーメチルピリジニ ウム、2,5-ジエチルー1-メチルピリジニウム、 2, 6-ジエチルー1-メチルピリジニウム、3, 4-ジエチルー1ーメチルピリジニウム、3,5ージエチル -1-メチルピリジニウム、1,2,3,4,5-ペン タメチルピリジニウム、1, 2, 3, 4, 6ーペンタメ チルピリジニウム、1,2,3,5,6ーペンタメチル ピリジニウム、1,2,3,4,5,6-ヘキサメチル ピリジニウム等が挙げられる。

【0021】(ii) イミダゾリウム化合物 更に具体的には、N, N'ージメチルイミダゾリウム、 N-x + N' - x + N' -ジエチルイミダゾリウム、1,2,3-トリメチルイミ ダゾリウム、1,3,4ートリメチルイミダゾリウム、 1-エチルー2, 3-ジメチルイミダゾリウム、1-エ チルー3, 4ージメチルイミダゾリウム、1ーエチルー 3, 5ージメチルイミダゾリウム、2ーエチルー1、3 ージメチルイミダゾリウム、4-エチル-1,3-ジメ チルイミダゾリウム、1,2-ジエチル-3-メチルイ ミダゾリウム、1, 4ージエチルー3ーメチルイミダゾ リウム、1,5-ジエチル-3-メチルイミダゾリウ ム、1、3ージエチルー2ーメチルイミダゾリウム、 1, 3ージエチルー4ーメチルイミダゾリウム、1, 2, 3ートリエチルイミダゾリウム、1, 3, 4ートリ エチルイミダゾリウム、1,2,3,4ーテトラメチル イミダゾリウム、1-エチル-2,3,4-トリメチル

イミダゾリウム、1ーエチルー2,3,5ートリメチル

イミダゾリウム、1-エチルー3, 4,5-トリメチル イミダゾリウム、2-エチル-1,3,4-トリメチル イミダゾリウム、4ーエチルー1,2,3ートリメチル イミダゾリウム、1,2ージエチルー3,4ージメチル イミダゾリウム、1、3ージエチルー2、4ージメチル イミダゾリウム、1, 4ージエチルー2, 3ージメチル イミダゾリウム、1, 4ージエチルー2, 5ージメチル イミダゾリウム、2,4ージエチルー1,3ージメチル イミダゾリウム、4,5ージエチルー1,3ージメチル イミダゾリウム、1,2,3ートリエチルー4ーメチル イミダゾリウム、1,2,4-トリエチルー3-メチル イミダゾリウム、1,2,5ートリエチルー3ーメチル イミダゾリウム、1,3,4ートリエチルー2ーメチル イミダゾリウム、1,3,4-トリエチル-5-メチル イミダゾリウム、1,4,5ートリエチルー3ーメチル イミダゾリウム、1,2,3,4,5ーペンタメチルイ ミダゾリウム等が挙げられる。

【0022】また、反応溶媒の具体例は以下に分類して例示するような化合物である。

# 20 ①水、

40

# ②アルコール類

具体的にはメタノール、エタノール、nープロパノール、イソプロパノール等が挙げられる。

#### 30ケトン類

具体的にはアセトン、メチルエチルケトン、ジエチルケトン、メチルイソブチルケトン等が挙げられる。

#### ④エーテル類

具体的にはジエチルエーテル、エチルーnープロピルエーテル、エチルーイソプロピルエーテル、ジーnープロピルエーテル、ジイソプロピルエーテル、nープロピルイソプロピルエーテル、ジメトキシエタン、メトキシエトキシエタン、ジエトキシエタン等が挙げられる。この中で更に好ましくは、適度な溶解液を持つ、水、メタノールが挙げられる。これらの溶媒は、単独でも混合して用いても良い。

【0023】反応は、通常、(1) NH4 MF。塩と反応溶媒の混合物にQOH塩を加える、又は、(2) QOH塩と反応溶媒の混合物にNH4 MF。塩を加える、ことにより行われ、通常は、(1)、(2) いずれの方法でもよいが、電解質として有用な、MがB、P、As、SbであるNH4 MF。塩の場合、溶媒への溶解度が余り高くないことから、(1) がより好ましい。

【0024】この場合、原料のNH、MF。塩、QOH塩のいずれかが液体であるならば、新たに反応溶媒を加えなくとも良い。また、原料、生成物のいずれも、反応溶媒中に溶解している必要はない。また、原料のNH、MF。塩、QOH塩の比率は自由に設定して差支えないが、原料の有効利用上、一方が他方に対してモル比で10%以内の過剰であることが望ましい。QOH塩の溶媒への溶解度は一般的に高いが、電解質として有用な、M

が B、P、As、SbであるNH。MF。塩の場合、溶媒への溶解度が余り高くないので、これらのNH。MF。塩を用いる場合には等モル比又は、QOH塩がNH。MF。塩に対するモル比で5%以内の過剰が好ましい。【0025】反応温度は、通常、常温~溶媒の沸点未満、好ましくは20~50℃であり、また、反応時間は、反応温度により変わるが、通常、1~24時間、好ましくは2~10時間である。なお、反応終了後、熟成を行うのが好ましい。この場合、温度は室温又は室温ないし溶媒の沸点以下に加熱してもよい。

【0026】反応生成物であるQMF。塩は、通常、固体として得られるが、その中に残存する微量の未反応原料等を除去するため、これを溶媒で一回ないし数回洗浄することが好ましい。洗浄溶媒としては、反応溶媒として挙げたものが通常用いられる。これらは単独で用いても、種々混合して用いてもよいが、微量の未反応原料の溶解性が高く、塩のロスが少ない、水ーメタノール、水ーエタノール又は、水ーカープロパノール、水ーイソプロパノール混合溶媒が好ましい。上記例示の好ましい混合比としては、水が1~20重量%であり、更に好ましくは水が3~10重量%である。なお、溶媒で洗浄した反応生成物については、必要に応じて乾燥して溶媒を除くことができる。

### [0027]

【実施例】次に、実施例及び比較例を挙げて本発明を更に具体的に説明するが、本発明は、その要旨を超えない限り実施例に限定されるものではない。

(実施例1) ナス型フラスコにNH4 BF4 を10.48g(0.1mo1)を計り取り、スターラーで攪拌しながら、水酸化テトラエチルアンモニウム1.36mo1/kg水溶液73.53gを滴下し、滴下終了後、3時間攪拌した。沈殿した固体を濾別し、水を少量含むイソプロパノールを用いて洗浄して、ホウフッ化テトラエチルアンモニウム21.71g(0.1mo1)を得た。(収率99%以上)

この化合物中の不純物はイオンクロマトグラフィーで分析したところ全て100ppm以下であった。この塩を0.65moldm プロピレンカーボネート溶液とし、電気伝導率を測定したところ、10.6mScm と非常に高く、掃引速度5mVs で分極測定を行った 40ところ電流密度1mAcm の時の酸化側電位2.8 V、還元側電位-3.8 V(vs.Ag/Ag )と非常に高い電位を示し、その間も不純物由来の小さなピークが殆んど見られない曲線を得た。(図1)

【0028】(実施例2)ナス型フラスコにNH、PF。を16.30g(0.1mol)を計り取り、スターラーで攪拌しながら、水酸化テトラエチルアンモニウム1.36mol/kg水溶液73.53gを滴下し、滴下終了後、3時間攪拌した。ロータリーエバポレーターを用いて水を留去後、水を少量含むイソプロパノールを50

用いて洗浄して、ヘキサフルオロリン酸テトラエチルアンモニウム 27.52g(0.1mol) を得た。(収率 99%以上)

この化合物中の不純物はイオンクロマトグラフィーで分析したところ全て100 p p m以下であった。この塩を0.65 m 0.1 d m  $^3$  プロピレンカーボネート溶液とし、電気伝導率を測定したところ、9.6 m  $^3$  c m  $^3$  と 非常に高く、掃引速度5 m  $^3$  で分極測定を行ったところ電流密度1 m A c m  $^3$  の時の酸化側電位3.1 V、還元側電位-3.8 V (v s. A g / A g  $^4$  ) と非常に高い電位を示し、その間も不純物由来の小さなピークが 始んど見られない曲線を得た。

【0029】(実施例3)ナス型フラスコにNH、As F。を20.70g(0.1mo1)を計り取り、スターラーで攪拌しながら、水酸化テトラエチルアンモニウム1.36mo1/kg水溶液73.53gを滴下し、滴下終了後、3時間攪拌した。ロータリーエバポレーターを用いて水を留去後、水を少量含むイソプロパノールを用いて洗浄して、ヘキサフルオロヒ素酸テトラエチルアンモニウム31.92g(0.1mo1)を得た。(収率99%以上)

この化合物中の不純物はイオンクロマトグラフィーで分析したところ全て100ppm以下であった。この塩を0.65moldm $^{-3}$ プロピレンカーボネート溶液とし、電気伝導率を測定したところ、9.2mScm $^{-1}$ と非常に高く、掃引速度5mVs $^{-1}$ で分極測定を行ったところ電流密度1mAcm $^{-2}$ の時の酸化側電位3.1V、還元側電位-3.8V(vs.Ag/Ag $^{-1}$ )と非常に高い電位を示し、その間も不純物由来の小さなピークが殆んど見られない曲線を得た。

【0030】(実施例4)ナス型フラスコにNH、SbF。を25.37g(0.1mol)を計り取り、スターラーで攪拌しながら、水酸化テトラエチルアンモニウム1.36mol/kg水溶液73.53gを滴下し、滴下終了後、3時間攪拌した。ロータリーエバポレーターを用いて水を留去後、水を少量含むイソプロパノールを用いて洗浄して、ヘキサフルオロアンチモン酸テトラエチルアンモニウム36.60g(0.1mol)を得た。(収率99%以上)

この化合物中の不純物はイオンクロマトグラフィーで分析したところ全て100pm以下であった。この塩を0.65moldm³プロピレンカーボネート溶液とし、電気伝導率を測定したところ、8.2mScm³と非常に高く、掃引速度5mVs³で分極測定を行ったところ電流密度1mAcm²の時の酸化側電位3.1V、還元側電位-3.8V(vs.Ag/Ag³)と非常に高い電位を示し、その間も不純物由来の小さなピークが殆んど見られない曲線を得た。

【0031】(実施例5)ナス型フラスコにNH。BF ・を10.48g(0.1mol)を計り取り、スター ラーで攪拌しながら、水酸化NーエチルーN′ーメチルイミダゾリウム1.82mol/kgメタノール溶液54.87gを滴下し、滴下終了後、3時間攪拌した。ロータリーエバポレーターを用いてメタノールを留去後、水を少量含むイソプロパノールを用いて洗浄して、テトラフルオロホウ酸NーエチルーN′ーメチルイミダゾリウム19.80g(0.1mol)を得た。(収率99%以上)

この化合物中の不純物はイオンクロマトグラフィーで分析したところ全て100ppm以下であった。この塩を 10 0.65moldm³プロピレンカーボネート溶液とし、電気伝導率を測定したところ、15.7mScm³と非常に高く、掃引速度5mVs³で分極測定を行ったところ電流密度1mAcm²の時の酸化側電位2.8V、還元側電位-2.5V(vs.Ag/Ag³)と非常に高い電位を示し、その間も不純物由来の小さなピークが殆んど見られない曲線を得た。

【0032】(比較例1)プラスチック製フラスコに、 HBF442重量%水溶液20.74gを計り取り、ス\* \*ターラーで攪拌しながら、水酸化テトラエチルアンモニウム1.36mol/kg水溶液73.53gを滴下し、滴下終了後、3時間攪拌した。ロータリーエバポレーターを用いて水を留去後、イソプロパノールを用いて洗浄して、粗製テトラフルオロホウ酸テトラエチルアンモニウム21.71gを得た。この塩を0.65moldm³プロピレンカーボネート溶液とし、掃引速度5mVs¹分極測定を行ったところ不純物が多く正常に測定が出来なかった。

# [0033]

【発明の効果】本発明によれば、高純度な前記有機オニウムQMF。塩をアニオン種を問わず再結晶無しに高収率で得ることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1で得られた(Et)、NBF、OHのプロピレンカーボネート溶液についての分極測定結果。 【図2】比較例1で得られた(Et)、NBF、OHのプロピレンカーボネート溶液についての分極測定結果。

